LAPPING APPARATUS Patent Number: JP58004353 Publication date: 1983-01-11

Inventor(s): OCHIAI YUUJI; others: 02 Applicant(s):: HITACHI SEISAKUSHO KK

Requested Patent: JP58004353

Application Number: JP19810096723 19810624

Priority Number(s):

IPC Classification: B24B37'04

EC Classification:

Equivalents:

Abstract	

PURPOSE: To enable the adjustment of the positional relationship of a sample and a lapping surface plate, by making the same plane as the lapping surface plate as a detection reference, and detecting the inclination of the sample thereby correcting the inclination.

CONSTITUTION: The sample 5 attached to the tip of an arm 4 is positioned at the platen 6, and a laser beam from a laser beam source 10 is irradiated to the sample 5 through a collimator 11, a semi-transparent mirror 12 and an optical flat 13. Thus, if the sample 5 is inclined, interference will occur between the sample 5 and the optical flat 13 to yield interference bands. While observing the interference bands from the direction A, the arm 4 is swung up and down by operating a vertically driving mechanism (not shown) to correct the inclination of the sample 5. By setting the optical flat 13 and the surface plate 6 at the same height, the sample 5 becomes parallel with the platen 6. Thus, the positional relationship of the sample and the surface plate can be adjusted.

Data supplied from the $\exp \widehat{a}$ cenet database - 12

19 日本国特許庁 (JP)

3 特許出願公開

¹³公開特許公報(A)

昭58-4353

Int. Cl.³
B 24 B 37/04

識別記号

庁内整理番号 7610-3C 砂公開 昭和58年(1983)1月11日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

分ラッピング装置

②特 顧 昭56-96723

20出

昭56(1981)6月24日

切発 明 者 落合雄二

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究

所内

70発 明 者 辻養一

小田原市国府津2880番地株式会 社日立製作所小田原工場內

伊発 明 者 竹下孝二

小田原市国府津2880番地株式会 社日立製作所小田原工場内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

邳代 理 人 弁理士 薄田利幸

男 繊 🔞

- 1 発明の名称 ラッピング委式
- 2 毎件情求の概義

回転又は指導運動するラップ定量とこの定盤と同一回に使出垂準をもうけ、使出垂準と加工 気料との間の傾きを使出する機構と填きを修正 できる機構とを具備したことを特徴とするラッ ビング集成。

5 発明の評価な説明

本角明は、試料の加工対象面とラップ定義と の相対位置関係を検出する機械を共通するラッ ビング条句に関するものである。

磁気ヘッド等の角槽度製品の成終仕上加工にはラッピング加工が使来より採用されている。
ラッピング加工は安価な装成で高槽度の加工ができることで古くから行なわれており、適常のラップ版でフェライト材を加工しても、表面あらさ QO 2 amRm ex 以下、平坦度 Q3 am/20 mm 程度は加工条件を通足することにより通販できる。しかしながら、後来のラッピング加工はいかにし

て妖料をラップ遊にならわせるかが主題である ため、傾いて加工されたものを修正する此力を もちるわせていない。このため、加工用油具に 工夫をとらせ、負荷圧力を場所により変化させ 傾きを傾正する方法をとっていた。しかしての **単合は負荷圧力の大きさと分布がむずかしく**実 用的でない。そこで第1國に示す如く埃を多正 集団を共调したラッピング装置が有楽された。 以にないて、ハンドル1を回ますことにより上 下脳の機構でが上昇又は下無し、それにともな いヒンジョを介して連載しているアーム4を曲 かず。アーム4の他遊には試料5をとりつけぼ 料5は回転又は遺離するラップ定差4の上に改 置されている。とのような状態のもとでハンド ル1を操作することにより試料をとラップ定義 4 との袋組する角が製御できないて加工された 武科の毎正が可能となる。

しかしながら、通常は生産性同上のため瓜工 も一政階でなく発源工、中仕上、最終仕上加工 等の政階を増むととが多い。この場合同一加工

11周658-4353 (2)

機で加工することはまれて機能が異なることが 普通である。投資りを変えると数4mのを行成金 が発生する。投資仕上加工は一般に表面性状を 良くするため、細かい最初を用いて加工すった の加工機率が低い。そのためできるかぎり加工 取代は少ないことが好ましくを付けによる関係 を少なくする分優があるが、従来機は、定付け 顕素を少なくできる機構を具備していない。

本発明は、上記した世来技器の欠点をなくし 試料とファブ定義の位産調係を決出し、調査で まる機器を具備したファビング機関を提供する にある。

本発明は、飲料の傾きを修正できる機構を有するラッピング供意にかいてラップ定義と同一 近年間を有する検出系をもうけ、加工試料と検 出等が要すべく参慮させ、飲料と検出等の指対 位置を検出し、両者の2点あるいはそれ以上の 検出点にかいて差が一定値以下になるように 修正供置により開墾できるようにしたラッピン グ供意に関するものである。

上 紀実施例では、平行度を使出する方法として、 レーザ干燥を用いた方法について述べたが エアマイタロ針や、圧力センサーを用い試料の 片曲り状態を使出することにより間様の使出が できることは明らかである。

具体的残准例につき値を用いて説明する。展 2 選 はラッピング装 動の主要等機等 道、底上線 は彼出族に調する具体的製造費を示す。雇2額 だかいて、ハンドル!を貸長させることだより 上下艦曲機構2が上下勝し、その意を検出着2 により彼出する。上下風無循桿 2 は一方角に過 板身をのヒンジョを介し、アームモと連續して いるアーム4の先端に飲料るを取付ける。飲料 8 はラップ用を供給した個級又は需要道象する タップ定義 6 上に政威し一定加圧状態のもとで 福財通難させ加工する機構となっている。 さら に本側室にかいては、武将3をアーム4の先達 にとりつけ、加工する前に試売をポテップ定量 4 尺対し傾いているか否かを検出する検出機構 りを有する。彼出機器りにより、焼きが彼出る れた場合ペンドル!を兼作することにより上下 駆動機構器 2 を上下勤させ傾き量を少なくする よう調査する。次ぎに彼出機構すだつを無る機 を用いて複数する。本英雄肉はレーザ光による 干浄鏡を検出し傾きを興盛する方法である。ル

本発明により、試料の領書を修正できる機構を具備するラッピング装置にかいて、試料とラップ定義の間の域を放む使出し、調要できることにより、試料の政策が容易となり、かつ領書意を修正することにより、加工場代を少なくでき、加工時間は振器できる効果がある。

一 田 苗 の 唐 単 な 祖 明

第1 間は従来技術を説明するラッピング機能の振動地、第2 間は、本発明による具体的実施 例を示す機能の主要等級時間、落る組は、本発明による具体的実施費を示す被出機等の破壊地である。

10…レーザ光源

11-241-4

12~学进值

13~ オプティカルフラット



代組入外組士 課 田 有 美国

